科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 28年 5月31日現在

機関番号: 12601	
研究種目: 基盤研究(A)(一般)	
研究期間: 2013 ~ 2015	
課題番号: 2 5 2 4 9 0 1 0	
研究課題名(和文)等質粒径カーボンオニオンの合成および弾性球接触を利用した摩擦制御への応用	
研究課題名(央文)Synthesis of homogeneous carbon-onion and application to friction control	
研究代表者	
加藤 孝久(Kato, Takahisa)	
東京大字・上字(糸)研究科(研究院)・教授	
研究者番号:60152716	
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 35,000,000円	

研究成果の概要(和文):本研究では,銀薄膜の成膜,カーボンイオン注入,熱処理のプロセスを最適化して,カーボ ンオニオン超格子の生成を行うことを目的として研究を行った.期間中にイオン注入における各パラメータの影響を検 証するとともに,そのメカニズムを明らかにした.粒子ははじめ直径20nm程度まで成長するものの,それ以上は成長し ないことが分かった.すなわち粒径のそろったカーボンオニオンを生成することが可能となり,さらに,熱処理温度を 最適化することで配列したカーボンオニオンのみからなる膜を生成できることが明らかになった.また,摩擦試験結果 から,水素雰囲気下においては摩擦係数が0.01以下の超潤滑を示すことを明らかにした.

研究成果の概要(英文): Purpose of this project is to produce high density carbon onion films by optimizing the formation process of silver film, injecting process of carbon ions and thermal process. In particular, effects of parameters of injection process are investigated and injection mechanism of carbon ions are clarified. It was found that the carbon onion particles grow to 20 nm in diameter, but do not grow any more, namely homogeneous size of carbon onion particles are produced in large numbers, and that the density of particles can be changed by controlling the thermal process and temperature. It was also found the final thermal process can evaporate the silver atoms and the film made of only carbon particles can be produced. It was shown that the CNP film exhibits superlubricity, i.e. friction coefficient smaller than 0.01, under the hydrogen gas conditions.

研究分野: トライボロジー

キーワード: カーボンオニオン 摩擦制御 熱処理 CNPクラスタ 水素雰囲気

1.研究開始当初の背景

グローバル化する世界において,先進国の みならず新興国や途上国におけるエネルギ
 ・消費量が急速に増大し、かつ大気汚染や土
 壌汚染といった環境問題が顕在化している. 我が国においても東日本大震災における原 子力発電事故の発生以来,環境・エネルギー 戦略の見直しが迫られている、例えば輸送機 器においては摩擦・摩耗によるエネルギー損 失は全エネルギーの 33 %を占めており [1], そのうち半分が車両の動力での損失である [2].エネルギー損失の低減およびエネルギ -の効率的な消費を達成するためには,摩擦 によるエネルギー損失を少なくすること,お よび接触部における摩耗量の低減が必要で ある、近年、機械・半導体・エネルギー・バ イオ等の各分野においてマイクロ・ナノスケ ールの技術の加速化が進んでいる.特にナノ スケールにおいては, 超格子・人工格子など 原子レベルで材料を設計することにより、従 来にない物性を実現している.表面機能材料 の分野においてもクラスター材料を用いた 表面被膜の研究が行われており,電気二重層 キャパシタなどへ応用されることが想定さ れる.

カーボンクラスター材料であるカーボ ンオニオン(図1)は、フラーレンライクの 多層構造を持つ球状粒子(20nm~100nm)で あり、高弾性率・低摩擦性や、高比表面積を 有する.しかしカーボンオニオン粒子は0次 元の粒子であるため、優れた特性にも関わら ず現状として応用が進んでいない.そこで本 研究においてはカーボンオニオン粒子を均 質的に設計することで、高次元の超格子構造 を創成し、表面物性の高機能化を図ることを 着想した.

2.研究の目的

ン造るオ子た電をた光をか合フ系粒カニは機気持特学持ら物ラ多子ーオ,械的ち異的つ星のー層でボン優的特,的特こ間候レ構あン粒れ・性まな性と化補



図1オニオンカーボン粒子

とされるな ど,各分野において注目されている.一方で カーボンオニオン粒子を単体で応用した例 はほとんど存在せず,カーボンオニオンの優 れた特性の応用が進んでいない.本研究にお いては貴金属中にカーボンイオンを注入す る方法によってカーボンオニオン粒子の粒 径および密度を制御することにより,金ナノ 粒子薄膜等に代表される,カーボンオニオン 粒子による超格子構造を創成する.そしてカ ーボンオニオン粒子単体を凌駕する表面物 性の発現と応用を目指す.

3.研究の方法

イオン注入プロセスによってカーボンオ ニオン粒子薄膜を合成するために, ECR ス パッタリングによる貴金属薄膜の成膜と薄 膜構造の制御 PBII 装置を用いたカーボン イオン注入プロセス 注入後の貴金属薄膜 除去およびカーボンオニオン粒子超格子被 膜合成プロセス カーボンオニオン粒子薄 膜の構造観察および物性評価を行う.本計画 はカーボンオニオン粒子超格子薄膜の合成 と物性評価に焦点を絞り,単年度での完成を 目指す.

具体的な研究の方法を以下に示す.

(1)ECR スパッタリングによる貴金属薄膜の 成膜と薄膜構造の制御

本研究では Si 基板表面に貴金属薄膜を形成し,薄膜中結晶粒界および粒界内部におけるカーボンオニオン粒子の合成を試みた.先行実験により,貴金属中に 10~30nm 程度のカーボンオニオン粒子が成長していることを確認している.本研究では,十分な量のカーボンイオンを貴金属薄膜中に注入し,その後貴金属薄膜を除去して粒子を超格子状に合成することを計画している.超格子にするためには,カーボンイオンを貴金属薄膜内部に十分な量を注入しつつ,カーボンオニオン粒子の成長サイトとなる貴金属結晶粒界のサイズを制御し,粒子が均一のサイズとなるよう調整することが鍵となる.

(2)PBII 装置を用いたカーボンイオン注入プロセス

プロセス で成膜した貴金属薄膜基板に 対して,当研究室現有のプラズマイオン注入 装置 (Plasma-Based Ion Implantation : PBII)を用いてカーボンイオン注入を行った. 基板に直接正負電圧のパルスを印加するこ とにより,電子・イオン注入を行うことが可 能である.出発原料はメタンを用いた.効率 的なイオン注入を行うため,チャンバー内圧 力は極力低めに設定し,イオン注入時にイオ ン同士の衝突によるエネルギー散逸が発生 しないようにした.イオンエネルギーが低く なるとスパッタリング現象が生じやすく,成 膜した貴金属薄膜を消失するおそれがある ため、パラメータの選定は慎重に行う.また、 カーボンイオンの拡散・核生成・結晶成長を 促すために,注入時の温度設定を厳格に行っ た.

(3)注入後の貴金属薄膜除去およびカーボン オニオン粒子超格子被膜合成プロセス プ ロセス においてイオン注入された貴金属薄膜 基板に対して,真空加熱炉を用いて高温アニ ールを行った.このプロセスによって以下の 効果が期待される.まず粒界内の成長サイト に存在するカーボン粒子の結晶化を促進さ せることができる.また,高温アニールによ り貴金属薄膜を緩やかに蒸発させることで, カーボンオニオン粒子を基板上に残存させ て薄膜化させることが可能である.①~③に 記述した一連のプロセス概略を図3に示す. 図4はプロセスを通して作製されたカーボン 粒子膜の試作段階の画像であり,今後はより 高密度・独立性の高い超格子構造粒子膜の合 成を行った.



図2 研究プロセス

- 4.研究成果
- (1) イオン注入法による CNP 合成

銀などの貴金属のマトリクス中に注入されたカーボンイオンは貴金属には固溶せず 自ら照射欠陥をマトリクス中に生成しなが ら,粒界や転位,表面などエネルギー利得の 多いサイトへと拡散される.欠陥においては エネルギー的な利得が大きく,核成長を始め る臨界核半径が小さい.生成された核は,注 入されたカーボンイオンが連続的に供給さ れエネルギー的に安定する大きさまで球形 に成長する.そのため,従来のイオン注入法 に代えて,バイポーラ PBII 法を用いれば等 粒径で集積化した CNP を得られるものと期待 できることを示した.

バイポーラ PBII 装置を含めた CNP 薄膜の 合成プロセスを提案し,実際にそのプロセス を用いて合成を行い, CNP および CNP 薄膜が 合成されたことを確認した.また各プロセス における CNP の構造変化を考察した.



図 3 注入エネルギーに対するイオンの注 入深さ

(2) バイポーラ PBII 装置を用いた CNP 薄 膜合成プロセス バイポーラ PBII 装置を含めた CNP 薄膜の 合成プロセスを提案し,実際にそのプロセス を用いて合成を行い, CNP および CNP 薄膜が 合成されたことを確認した.また各プロセス における CNP の構造変化を考察した.(1)で 提案した合成パラメータをもとに PBII 装置 を用いて銀薄膜にカーボンイオン注入を行 った結果,銀薄膜中にカーボンイオン注入を行 った結果,銀薄膜中にカーボンイオンが確実 に注入されていること,そして銀薄膜にカー ボンイオンを注入した段階で CNP が合成され ていることを明らかにした.銀薄膜中で合成 された CNP は通常の DLC 膜よりも sp2 結合が 多いアモルファス構造であるとラマン分光 分析から明らかになった.

その後加熱処理のプロセスを実施し, CNP が凝集した薄膜が得られることを明らか にした(図 4).個々の CNP の粒径は観察の結 果から 20 nm 程度であると確認された.一方 4 時間カーボンイオンを注入して得られた CNP 薄膜は二層構造を形成しており,下部は CNP の粒子がクラスタ化した構造を形成して いるが,上部は粒子状ではなく連続的な膜状 構造が形成されていた.そのため純粋な CNP 薄膜を得るためには,注入量の制御などを調 整し,最適な条件を探索する必要がある.



図 4 形成された CNP 薄膜の SEM 像

続いてラマンスペクトル解析を行った(図 5).1360 cm⁻¹および 1590 cm⁻¹付近に二つの ピークが存在することが確認できる.これら はそれぞれアモルファスカーボンにおける D ピークおよび G ピークに相当し,またピーク がはっきり分離している.CNP 薄膜の G ピー ク位置はイオン注入直後の銀薄膜から得ら れたスペクトルと比較してさらに高波数側 にシフトしており,また I(D)/I(G)も1.09 と 高い値を示している.一方で FWHM(G)は変化 していない.



図 5 CNP 薄膜 ,イオン注入直後の銀薄膜 , から得られたラマンスペクトル

(3) CNP 薄膜形成に及ぼす合成プロセスの影響

カーボンイオン注入量を制御し,カーボン イオンの注入量の変化が CNP の成長および CNP 薄膜の形成に及ぼす影響を検討した.ま ず注入時間が2時間を超過するとCNPの粒径 は約 20 nm 程度で高止まりすることを明らか にした(図 6).また注入時間の経過につれて, 銀薄膜のスパッタリングが発生するが,銀マ トリクス中で成長した CNP が表面へ露出する と銀のスパッタ率が低下し,アモルファス構 造を表面に形成することを明らかにした.さ らに CNP サイズの成長はイオン注入プロセス において主として生じ,加熱処理は CNP の結 合状態の変化を主として促すことを明らか にした.また CNP 薄膜の形成については,3 時間注入した場合において, 亀裂が発生せず 基板全体を覆うため最適な注入時間である と判断した.



図 6 イオン注入銀薄膜上における CNP 粒

径分布

結晶性の異なる銀薄膜に対してカーボン イオン注入を行い,銀薄膜の構造が CNP の成 長および CNP 薄膜の形成に及ぼす影響につい て検討した.350 の基板温度で成膜した銀 薄膜は島状構造をしており,室温で成膜した 銀薄膜と比べて結晶粒径が大きいことを確 認した.カーボンイオン注入後の観察結果よ り,350 のサンプルにおいては CNP の粒径 が13 nmと小さいこと,またアモルファスカ ーボンの膜状構造がCNPを埋めるように形成 されていることを明らかにした.結晶粒の粗 大化により粒界エネルギーが低くなるため, CNPの成長が13 nm程度で停止し,CNPの成 長に寄与しなかったカーボンイオンは銀表 面を拡散したのち,アモルファス構造を粒子 間に形成したものと考えられる(図7).





以上より、本研究ではバイポーラ PBII 法を 用いて集積化 CNP 薄膜をシリコン基板上に形 成できることが可能であることを示し,また その合成プロセスにおいて CNP 薄膜の形成に およぼす影響について明らかにした.その後 集積化 CNP 薄膜のトライボロジー特性につい て評価を行った.その結果大気中の試験では 摩擦摩耗ともに低減させる効果があること を明らかとした.また水素雰囲気下において は 0.01 という低摩擦を示し,また CNP が相 手材の接触面にそのまま移着し CNP 自体の構 造を変化させて DLC 構造の保護膜を形成する ことを明らかにした.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計11件), すべて査読有り

- J Choi, N Hayashi, <u>T Kato, M</u> <u>Kawaguchi</u>, Mechanical properties and thermal stability of SiBCN films prepared by ion beam assisted sputter deposition.
- 2) X Chen, <u>T Kato, M Kawaguchi, M</u> Nosaka, <u>J Choi</u>, Structural and environmental dependence of superlow friction in ion vapor deposited a-C:H:Si films for solid lubrication application, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol., 2013, 255304-1-255304-11.
- 3) 平田祐樹, 朴元淳, <u>崔埈豪, 加藤孝</u> <u>久</u>, バイポーラ PBII 法によるトレンチ 形状物への DLC 成膜, トライボロジス ト, Vol. 58, No. 11, 2013, pp. 841-847.

- <u>T Kato</u> and N Imai, Effects of texture patterns on hydrodynamic and mixed lubrication characteristics, IMechE part J, 227(8) 2013, 898-904.
- 5) S Sawai, Y Nakahara, N Matsumoto, J <u>Choi, T Kato, M Kawaguchi,</u> Synthesis and characterization of carbon nanoparticle films prepared by plasma-based ion implantation, Surface and Interface Analysis, Vol. 46, 2014, pp. 961-965.
- 6) 澤井周,熊谷知久,<u>崔埈豪,加藤孝久,</u> 古典分子動力学法を用いた水素フリー DLC 膜における表面構造のナノスケール 解析,トライボロジスト,Vol.59,No. 2,2014,pp.110-117.
- 7) X. Chen, <u>T. Kato</u> and M. Nosaka, Origin of superlubricity in a-C:H:Si films: a relation to film bonding structure and environmental molecular characteristic, ACS Appl. Mat. & Interf, 2014; Aug 27;6(16): 13389-405.
- J Xu, <u>M Kawaguchi and T Kato</u>, Evolution of transfer layers on steel balls sliding against hydrogenated amorphous carbon coatings in ambient air, Trib. Intl., 70, February 2014, 42-51.
- 9) J Xu, S Watanabe, H Hayashi, <u>M</u> <u>Kawaguchi and T Kato</u>, Structural characterization of ion-vapor deposited hydrogenated amorphous carbon coatings by solid state 13C nuclear magnetic resonance, J Appl. Phys. 115, 014303, 2014.
- 10) M. Nosaka, A. Mifune, <u>M. Kawaguchi</u>, T Shiiba and <u>T Kato</u>, Friction fade-out at polymer-like carbon films slid by Zr02 pins under hydrogen environment, Proc IMechE Part J: 229 (8) 1030-1038, 2015.
- 11) Y Hirata, T Kato and J Choi, DLC coating on a trench-shaped target by bipolar PBII, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 49, pp. 392-399, 2015.

[学会発表](計15件)

- <u>Takahisa Kato</u>, Masataka Nosaka, Mamoru Tohyama, Masahiro Suzuki, The Effect of Tribo Film Formed on ZrO2 Pins on Friction Fade-out When Slid Against Polymer-like Carbon Films under Hydrogen Environment, ITC2015 Tokyo, 17aB-03, 2015.9.16,東京理科 大学(東京都葛飾区).
- Ryota Kusaba, Yushi Morisaki, Masataka Nosaka, <u>Takahisa Kato,</u> <u>Masahiro Kawaguchi</u>, Friction Fade-Out of DLC Composite Films at Heavier Loads under Various Hydrogen

Environments, ITC2015 Tokyo, 17aB-04, 2015.9.16, 東京理科大学(東京都葛飾区).

- 3) 八田 鉄也,三宅 晃司,野坂 正隆, <u>加藤 孝久</u>,青山 太一,松谷 広, フルオロベンゼンを原料ガスとしたフ ッ化DLCの撥水性および機械的特性に関 する研究,トライボロジー会議,2015 春 姫路 2014.5.27,姫路商工会館(兵庫 県姫路市).
- 4) 森崎優志,野坂正隆,<u>加藤孝久,川口</u> <u>雅弘</u>,高荷重下におけるDLC 複合膜の摩 擦フェ イドアウトの安定的発現,トラ イボロジー会議,2015 春 姫路 2014.5.27,姫路商工会館(兵庫県姫路 市).
- 5) 柳本史教,中原優也,澤井周,<u>崔埈豪,</u> <u>加藤孝久</u>,カーボンナノ粒子添加による 銀薄膜のトライボロジー特性,トライボ ロジー会議,2014 春 東京 2014.5.19, 国立オリンピック記念青少年総合セン ター,(東京都渋谷区).
- 御舩聡,野坂正隆,<u>加藤孝久,川口雅弘</u>, トライボロジー会議,2014 春 東京 2014.5.19,国立オリンピック記念青少 年総合センタートライボロジー会議, 2014 春 東京2014.5.19,国立オリンピ ック記念青少年総合センター(東京都渋 谷区).
- 7) 野坂正隆,石室賢人,<u>加藤孝久,川口雅</u> <u>弘</u>,水素化摩擦触媒による DLC 複合膜 の摩擦フリー性能の安定性,トライボロ ジー会議,2014 春 東京 2014.5.19,国 立オリンピック記念青少年総合センタ ー(東京都渋谷区).
- 8) 草場 亮太,野坂正隆,<u>崔埈豪,加藤孝</u> <u>久川口雅弘</u>,水素化摩擦触媒による DLC 複合膜の摩擦フェイドアウトとトライ ボフィルムの形成,トライボロジー会議, 2014 春 東京 2014.5.19,国立オリンピ ック記念青少年総合センター(東京都渋 谷区).
- 9) 澤井周,中原優也,<u>崔埈豪,加藤孝久,</u>プ ラズマ利用イオン注入法を用いたカー ボンナノ粒子膜の合成およびその摩 擦・摩耗特性,第5回マイクロ・ナノエ 学シンポジウム,2013.11.6,仙台国際 センター(宮城県仙台市).
- 10) 中原優也,澤井周,<u>崔埈豪,加藤孝久,</u>銀 薄膜構造の変化によるカーボンオニオ ン膜合成への影響,第5回マイクロ・ナ ノ工学シンポジウム,2013.11.6,仙台国 際センター(宮城県仙台市)
- 11) 澤井周,中原優也,<u>崔埈豪,加藤孝久,</u>バ イポーラ PBII 法で合成したカーボンナ ノ粒子の構造の検証,トライボロジー会 議2013秋福岡,2013.10.24,アクロス福 岡(福岡県福岡市).
- 12) 中原優也,澤井周,<u>崔埈豪,加藤孝久,</u>カ ーボンナノ粒子・DLC 複合膜の機械的特

性 評 価 , ト ラ イ ボ ロ ジ ー 会 議 2013.10.24, アクロス福岡(福岡県福岡 市).

- 13) 澤井周,中原優也,<u>崔埈豪,加藤孝久</u>, フ ラズマイオン注入法によるナノカーボ ン粒子膜の形成とトライボロジー特性 評価,トライボロジー会議 2013 春東 京,2013.5.22,国立オリンピック記念 青少年総合センター(東京都渋谷区).
- 14) Shu Sawai, Yuya Nakahara, Naohiro Matsumoto, Junho Choi, Takahisa Kato Synthesis and Characterization of High-Density Nano Carbon Particle Film by Plasma-Based Ion Implantation Method, 15th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, 2013.10.14, Cagliari (Italy).
- 15) Shu Sawai , Yuya Nakahara, Naohiro Matsumoto, <u>Junho Choi, Takahisa Kato</u>, Synthesis of nano carbon onion thin film by plasma-based ion implantation method and its tribological properties, 5th World Tribology Conference, 2013.9.10, Turin (Italy)

6.研究組織

- (1)研究代表者
 加藤 孝久(KATO, Takahisa)
 東京大学・大学院工学系研究科・教授
 研究者番号:60152716
 (2)研究分担者
 - 崔 ジュン豪(CHOI, JUNHO) 東京大学・大学院工学系研究科・准教授 研究者番号:30392632
- (3)研究分担者
 川口 雅弘(KAWGUCHI, MASAHIRO)
 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター・主任研究員
 研究者番号:40463054